

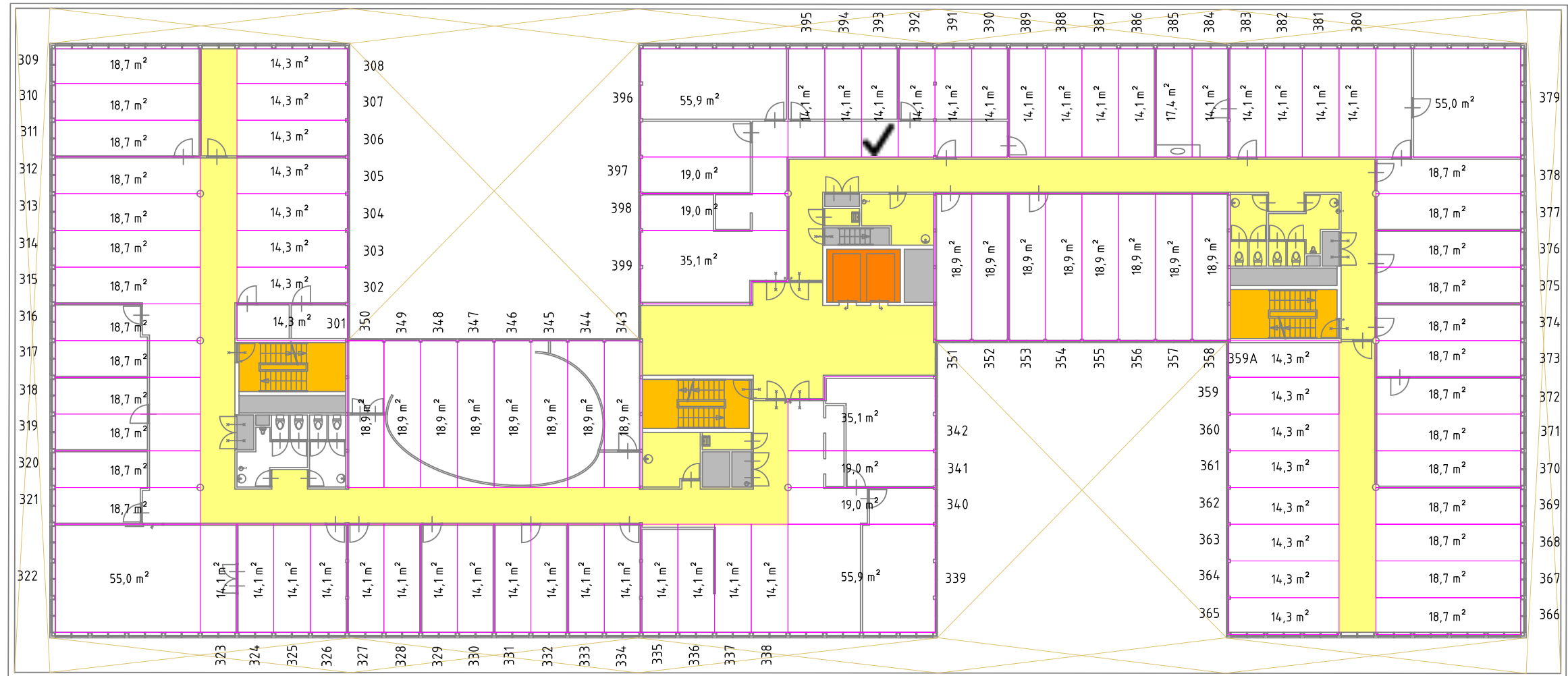
1. Deze tekening/polyester drager is eigendom van de N.V. Luchthaven Schiphol (NVLS). Gebruik hiervan, alsmede het (doen) aanbrengen van elke aanvulling/wijziging heeft uitdrukkelijke toestemming van de NVLS. Ontstane schade anders dan door normaal gebruik/slijtage, dit ter beoordeling van de NVLS, komt voor rekening van de betreffende gebruiker/schadeveroorzaker.

2. NVLS sluit elke aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door het gebruik van de op deze tekening gegeven informatie, uitdrukkelijk uit.

3. Van deze tekening mag niets worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de NVLS.

4. Cad-tekeningen niet met de hand wijzigen.

- Lift
- Trap
- Parkeren
- Technische Ruimten
- Gang naar TR of Vluchtweg
- Gemeenschappelijke Ruimten
- Gebouw Gebonden Ruimten



VHE 3e Verdieping = 1.837,0 m²

Wijzigingen

dd.	
dd.	
43	dd. 28-10-2010 I&TS 30006675 Definitief
01	dd. 27-08-2010 I&TS 30006675 Concept

Airport Property Management



Columbus
 3e Verdieping
 Plattegrond
 VVO m2 volgens NEN2580-2007

Schaal : 1:250	Datum: 07-07-2010
Formaat : A3	Getek.: I&TS Rotterdam
Tekeningnummer	Blad
COL-03-F199	110